

ПЕРЕХОД ПОЛУПРОВОДНИК - "КВАЗИМЕТАЛЛ" - ПОЛУПРОВОДНИК В СПЛАВАХ $Bi_{1-x}Sb_x$ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ

Н.Б.Брандт, Х.Диттманн, Я.Г.Пономарев, С.М.Чудинов

1. Исследовано влияние давления p ($0 \leq p \leq 20$ кбар) на энергетический спектр сплавов $Bi_{1-x}Sb_x$ при $0 < x \leq 0,15$ путем измерения гальваномагнитных характеристик как в предельно слабых, так и в сильных магнитных полях H в интервале температур $1,5 - 300^\circ K$.

2. В сплавах $Bi_{1-x}Sb_x$ (при $x > 0,05$) обнаружен переход под действием давления p (при $H = 0$) из полупроводникового состояния в новое (названное "квазиметаллическим"), характеризующееся аномально малыми значениями энергетической щели ϵ_g и эффективных масс носителей тока. Переход происходит в результате сближения под действием давления термов L_σ и L_s (обозначения взяты из [1]), определяющих при $p = 1$ бар и $x > 0,05$ дно зоны проводимости и потолок валентной зоны в точке L , приведенной зоны Бриллюэна, соответственно.

3. Изменение структуры энергетического спектра сплавов $Bi_{1-x}Sb_x$ с ростом x при атмосферном давлении происходит следующим образом (рис. 1, а). Потолок валентной зоны в T (терм $T_{4\bar{3}}$ [1]) опускается относительно термина L_s (дно зоны проводимости в L при $x < 0,05$), так что при $x \sim 0,065$ термы $T_{4\bar{3}}$ и L_σ пересекаются. В то же время термы L_s и L_σ сближаются [1-3], и щель ϵ_g между ними становится минимальной при $x \sim 0,05$. При $x > 0,05$ термы L_s и L_σ обмениваются местами, а щель ϵ_g растет с ростом x .

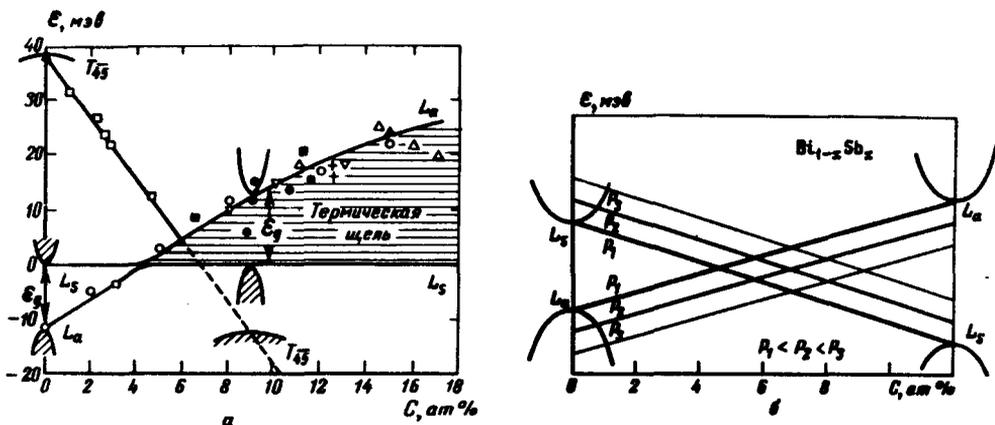


Рис. 1. *a* – зависимость структуры энергетического спектра сплавов $Bi_{1-x}Sb_x$ от концентрации сурьмы x при атмосферном давлении: \circ – [2], \bullet – [8], \blacktriangle – [4], \triangle – [5], ∇ – [6], $+-$ [7], \square и \blacksquare – данные настоящей работы; *b* – качественный вид зависимости энергии ϵ термов L_s и L_α от давления p в сплавах $Bi_{1-x}Sb_x$ при разных x

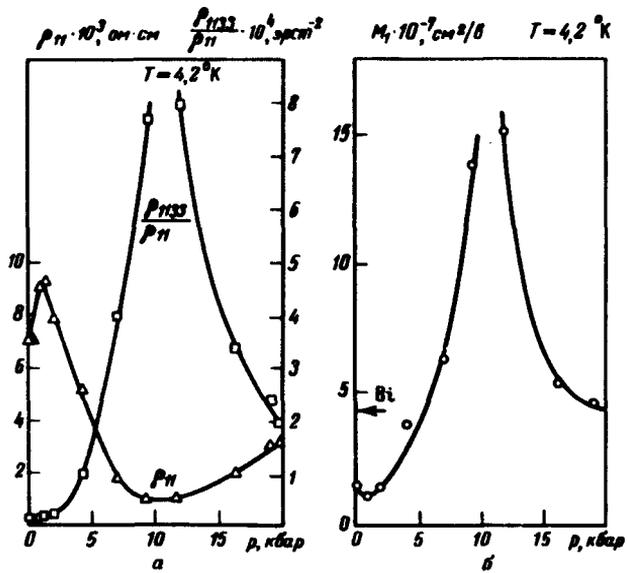


Рис. 2. *a* – зависимость удельного сопротивления ρ_{11} (ток параллелен бинарной оси) и коэффициента поперечного магнитосопротивления $\rho_{11,33}/\rho_{11}$ (поле H параллельно тригональной оси) у сплава $Bi_{85}Sb_{15}$ от давления p при $T = 4,2^\circ K$; *b* – зависимость подвижности (вдоль бинарной оси) электронов μ_1 у сплава $Bi_{85}Sb_{15}$ (n -тип, $N \cong 1 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$) от давления p при $T = 4,2^\circ K$

4. Исследование температурных зависимостей компонент гальваномагнитного тензора у сплавов $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ (при $\mu H \ll 1$, где μ – средняя подвижность носителей) в диапазоне $0 \leq p \leq 20$ кбар показало, что под действием p потолок валентной зоны в T смещается вниз относительно термина L_s со скоростью $\sim 1,35 \cdot 10^{-6}$ эв/бар, практически не зависящей от x . Для полуметаллических сплавов $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ с $x < 0,06$ были определены критические давления перехода в полупроводниковую фазу и отсюда – энергия перекрытия зон при $p = 1$ бар (рис. 1, а). Было установлено, что при $x > 0,05$ щель ϵ_g сначала уменьшается с ростом давления p (со скоростью $\partial \epsilon_g / \partial p = -2,6 \cdot 10^{-6}$ эв/бар), становится минимальной при некотором $p = p^*$, зависящем от x , а затем растет с увеличением p . Таким образом, у сплавов с $x > 0,05$ под действием давления термина L_a и L_s вновь обмениваются местами. Область "квазиметаллического" состояния лежит вблизи p^* , а при $p > p^*$ происходит обратный переход: "квазиметалл" – полупроводник. Качественный вид зависимости энергии термов L_s и L_a от давления при равных x приведен на рис. 1, б.

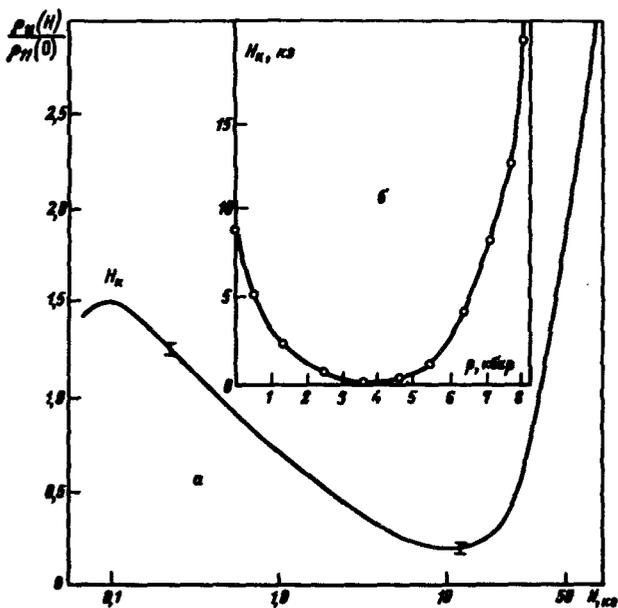


Рис. 3. а – зависимость удельного сопротивления $\rho_{11}(H)$, измеренного вдоль бинарной оси в продольном магнитном поле H , у сплава $\text{Bi}_{0.91}\text{Sb}_{0.09}$ от величины H при давлении $p \approx p^*$ и $T = 4,2^\circ\text{K}$ ($p^* \approx 3,2$ кбар); б) – зависимость критического поля H_c у сплава $\text{Bi}_{0.91}\text{Sb}_{0.09}$ от давления p при $T = 4,2^\circ\text{K}$

5. Переход полупроводник – "квазиметалл" сопровождается резким ростом подвижностей носителей тока в полупроводниковых сплавах $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$ (как p - , так и n - типа), что связано с сильным уменьшением эффективных масс электронов и дырок в L – экстремумах при $\epsilon_g \rightarrow 0$. При этом падают удельные сопротивления и сильно растут коэффициенты поперечного магнитосопротивления (рис. 2, а). Область магнитных полей, где выполняется условие: $\mu H \ll 1$, сужается при $p = p^* + (20 + 30)$ э ($p = 1$ бар) до $(1 + 2)$ э, откуда следует, что

подвижности носителей у исследованных сплавов при $p = p^*$ значительно превосходят подвижности в чистом висмуте [9]. На рис. 2, б приведена зависимость от давления p подвижности электронов в L у сплава с $x = 0,15$ (n -тип), рассчитанная из компонент гальваномагнитного тензора.

б. Сближение и "отражение" экстремумов в точке L в сплавах $Bi_{1-x}Sb_x$ наблюдалось также в сильных магнитных полях (переходы полупроводник — "квазиметалл" — полупроводник в магнитном поле) [3]. При этом продольное магнитосопротивление проходило через максимум (в поле $H = H_k$), падало до величины, много меньшей значения при $H = 0$, а затем возрастало по экспоненциальному закону. При $\epsilon_g \approx 6$ мэв для наблюдения переходов этого типа требовались поля порядка $200 + 300$ кэ. В полупроводниковых сплавах $Bi_{1-x}Sb_x$ с помощью давления p можно получать вещества с очень малыми ϵ_g и воспроизводить переходы указанного типа в постоянных полях с напряженностью в несколько десятков килоэрстед. На рис. 3, в качестве примера, изображены зависимости продольного магнитосопротивления от H для сплавов $Bi_{1-x}Sb_x$ с $x = 0,089$ при давлении $p \sim p^*$ и H_k от p . Как видно, H_k проходит через минимум с ростом p , что является прямым указанием на сближение и "отражение" зон в L под действием давления. Характер полученных зависимостей прекрасно коррелирует с результатами, полученными в импульсных полях [3], и является убедительным доказательством правильности их интерпретации.

Физический факультет
Московского
государственного университета
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию
31 декабря 1969 г.
После переработки
9 февраля 1970 г.

Литература

- [1] S.Golin. Phys. Rev., 176, 830, 1968.
- [2] E.J.Tichovolsky., J.G.Mavroides. Solid State Comm. 7, 927, 1969.
- [3] N.B.Brandt, E.A.Svistova. J. Low Temp. Phys., 2, 1, 1970.
- [4] D.M.Brown, S.J.Silverman. Phys. Rev., 136, A 290, 1964.
- [5] D.M.Brown, F.K.Heumann, J. Appl. Phys., 35, 1947, 1964.
- [6] M.Dugue. Phys. Stat. Sol. 11, 149, 1965.
- [7] Н.Б.Брандт, Я.Г.Пономарев. ЖЭТФ, 50, 367, 1966.
- [8] Н.Б.Брандт, Е.А.Свистова, Р.Г.Валеев. ЖЭТФ, 55, 469, 1968.
- [9] R.N.Zitter. Phys. Rev., 127, 1471, 1962.